

株式会社ニューフレアテクノロジー
2025年4月7日

「Photomask Japan 2025 Technical Exhibition
第31回ホトマスク技術展示会」への出展について

ニューフレアテクノロジー (NFT) は、4月17、18日にパシフィコ横浜アネックスホール (神奈川県横浜市) で開催される「Photomask Japan 2025 Technical Exhibition 第31回ホトマスク技術展示会」に出展します。

本展示会は、フォトマスクおよび次世代リソグラフィーマスク技術に関する国際シンポジウム「Photomask Japan 2025」に併設開催されるものです。

今回、NFT は、2nm ノード世代の半導体製造用マスク量産に対応したマルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-3000」、最先端フォトマスクの欠陥を高精度に検査するマスク検査装置「NPI-8000」および各製品のロードマップを紹介します。

NFT は、電子ビームマスク描画装置のベースとなる電子技術とマスク検査装置のベースとなる光学技術の両技術を持っており、今後も、技術的シナジーを発揮して最先端の技術開発に邁進していきます。

【出展概要】

開催期間	4月17日(木)10:00~17:00、18日(金)10:00~16:00
会場	パシフィコ横浜 Annex Hall Booth No. 3
パネル展示	1. マルチ電子ビームマスク描画装置 : MBM™-3000 2. マスク検査装置 : NPI-8000 3. 製品ロードマップ

関連サイト

[Photomask Japan 2025 | Technical Exhibition](#)

以上